

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06140218 A

(43) Date of publication of application: 20.05.94

(51) Int. CI

H01F 1/053 H01F 1/08 // H01F 7/02

(21) Application number: 04290974

(22) Date of filing: 29.10.92

(71) Applicant:

TOSHIBA CORP

(72) Inventor:

SHIMIZU JIRO ITOYAMA MASARU SATOU YOSHITOSHI

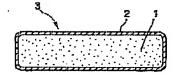
(54) SHOCK-RESISTANT RARE-EARTH COBALT MAGNET AND MANUFACTURE THEREOF

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a shock-resistant rare-earth cobalt magnet, whose shock resistance and mechanical strength are improved without reducing its magnetic characteristics, and a method of manufacturing the cobalt magnet.

CONSTITUTION: A single-layer metal-plated layer 2 having a thickness, which exceeds $2\mu m$ and is $7\mu m$ or thinner, is formed on the surface of a magnet main body 1 consisting of a rare-earth cobalt sintered material, which is shown by the composition formula= R_1Co_5 or R_2Co_{17} (where R is at least one of a metal of rare-earth metals of Sm, Pr, La, etc.).

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-140218

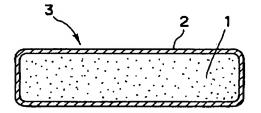
(43)公開日 平成6年(1994)5月20日

(51)Int.Cl. ⁵ H 0 1 F	1/053	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示	箇所
// H01F	1/08 7/02	B Z						
	·			H 0 1 F	1/ 04		В	
					審査請求	未請求	請求項の数7(全 6	頁)
(21)出願番号		特顯平4-290974		(71)出願人	0000030	778		
(20)山岡田		₩ # 4 # /1000 \10	₹ 20 1□		株式会社		부모 선 시 때 그 그 그 한 다.	
(22)出願日		平成 4年(1992)10)	7290	(72)発明者			幸区堀川町72番地	
					神奈川県		数子区新杉田町8番地 事業所内	株
				(72)発明者	糸山	劵		
						具横浜市岛 東芝横浜	幾子区新杉田町 8番地 事業所内	株
				(72)発明者	佐藤 子	1俊		
						具横浜市岛 東芝横浜事	发子区新杉田町8番地 基本所内	株
				(74)代理人		波多野	•	

(54) 【発明の名称 】 耐衝撃性希土類コバルト磁石およびその製造方法

(57)【要約】

【目的】磁気特性を損うことなく耐衝撃性および機械的 強度を高めた耐衝撃性希土類コバルト磁石およびその製 造方法を提供する。



,

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 組成式 R_1 Co5 または R_2 Co17 (但 U CR U

【請求項2】 単層金属めっき層がニッケル(Ni)から成ることを特徴とする請求項1記載の耐衝撃性希土類コバルト磁石。

【請求項3】 磁石本体の表面粗さが最大高さ(Rmax) 基準で2~10μmであることを特徴とする請求項 1記載の耐衝撃性希土類コバルト磁石。

【請求項4】 単層金属めっき層の厚さが3μmを超え 5μm以下であることを特徴とする請求項1記載の耐衝 撃性希土類コバルト磁石。

【請求項5】 組成式R₁ Co₅ またはR₂ Co₁₇(但 しRはSm, Pr, Laなどの希土類金属の少なくとも 1種)で表わされる希土類コバルト焼結体から成る磁石本体の表面を研摩加工することにより、表面粗さを最大 20 高さ (Rmax) 基準で2~10 μmとした後に、磁石本体表面に厚さが2 μmを超え7 μm以下の単層金属めっき層を形成することを特徴とする耐衝撃性希土類コバルト磁石の製造方法。

【請求項6】 組成式R₁ Co₅ またはR₂ Co₁₇(但 しRはSm, Pr, Laなどの希土類金属の少なくとも 1種)で表わされる希土類コバルト焼結体から成る磁石本体の表面を研摩加工し、表面粗さを最大高さ(Rmax)基準で10μm超とした後に、磁石本体表面に厚さが2μmを超え7μm以下の単層金属めっき層を形成することを特徴とする耐衝撃性希土類コバルト磁石の製造方法。

【請求項7】 組成式R₁ Co₅ またはR₂ Co₁₇(但 しRはSm, Pr, Laなどの希土類金属の少なくとも 1種)で表わされる希土類コバルト焼結体から成る磁石本体の表面を研摩加工等の表面粗さ調整処理を行なうことなく厚さが2μmを超え7μm以下の単層金属めっき層を直接形成することを特徴とする耐衝撃性希土類コバルト磁石の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は耐衝撃性希土類コバルト 磁石およびその製造方法に係り、特に磁気特性を損うこ となく耐衝撃性および機械的強度を高めた耐衝撃性希土 類コバルト磁石およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来からRCo5 あるいはR2 Co $_{17}$ (但しRはSm, Y, Ce, La, Prなどの希土類 金属の少なくとも $_{1}$ 種)で表わされる金属間化合物から 成る焼結体磁石として、SmCo5, Sm2 Co $_{17}$ 等の 50

焼結体磁石が、発電機、電動機、精密計測器、家電製品、複写機、医療機器、自動車部品、玩具等の広い分野で実用化されている。

【0003】これらの磁石は、通常下記のような工程を経て製造されている。例えばSmСо5 を例に採れば、Sm原料とСο原料とを溶解鋳造後、得られた鋳塊を焼鈍した後に非酸化性雰囲気中でボールミル等の粉砕機を使用して微粉末化し、得られた原料微粉末を磁界中で圧粉成形を行ない、得られた成形体を不活性ガス雰囲気中で焼結して製造されている。

【0004】ところで、上記希土類コバルト磁石を構成するSm, Pr, Laなどの希土類金属は、空気中において自然酸化されて、より安定な酸化物に移行し、磁気特性が経時的に劣化する問題点を有していた。

【0005】上記対策として、例えば特公昭57-21842号公報には、厚さ $0.1\sim0.5\mu$ mのNi等の金属めっき層をSmCo5焼結体磁石の表面に形成する技術が開示されており、この金属めっき層による酸素の遮断効果により、酸化による磁気特性の劣化が防止されている。一方、特開昭56-81908号公報では、上記酸化防止と共に、焼結体磁石の強度向上を目的として、厚さ $10\sim50\mu$ mの樹脂被覆あるいは厚さ 1μ mの無電解Niめっき層の表面にさらに厚さ 2μ mのAuめっき層を複層構造にして形成する旨の構成が記載されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特公昭 57-21842号公報に記載されたSmC o5 磁石で は、 $0.1\sim0.5\mu$ mの金属めっき層が形成されてい るため、酸化による磁気特性の防止効果は優れているも のの、耐衝撃性等の改善効果はほとんどなく、使用時に 割れや欠けが発生し易い欠点があった。また、特開昭5 6-81908号公報に開示されているように厚さ1 µ mの無電解めっき層上にさらに 2 μ mのAuめっき層を複 層構造となるように形成した希土類磁石でも耐衝撃性等 の改善効果は少なく、さらにめっき工程が2回になると 共に1度目のめっき後、洗浄、乾燥工程を加えなければ ならず製造工程が増加・複雑化して製造コストも大幅に 上昇するという問題点を有していた。また、Niめっき 40 層とAuめっき層との接合部において剥離が生じる場合 もあり、耐衝撃性が不充分となる問題点もあった。さら に金属めっき層を複層構造で形成した場合には隣接する 各金属めっき層の界面部に磁気的ギャップが形成され易 く、残留磁束密度などの磁気特性が低下し易くなる問題 点もあった。

【0007】近年、産業用機器、家電製品、自動車部品等に使用される各種モータ、センサ、精密計測器、時計部品などのように、希土類コバルト磁石を使用する機器や部品自体の小型化および高機能化に伴い、その磁気特性と共に希土類コバルト磁石自体に要求される耐衝撃性

および機械的強度特性も高くなり、従来の磁石では、満足できる耐衝撃性、機械的強度特性を得ることは困難であった。

【0008】本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、磁石本来の磁気特性を損うことなく耐衝撃性および機械的強度を高めた耐衝撃性希土類コバルト磁石およびその製造方法を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため本発明に係る耐衝撃性希土類コバルト磁石は、組成式 R $_1$ C $_0$ 5 または $_2$ C $_0$ $_1$ (但しRは $_2$ R $_1$ で表わされる希土類 $_2$ M $_2$ で表わされる希土類コバルト焼結体から成る磁石本体の表面に厚さ $_2$ $_2$ $_4$ M $_2$ を超え $_3$ $_4$ M $_4$ M

【0010】また磁石本体の表面粗さが最大高さ(Rmax)基準で $2\sim10\mu$ mに設定することが好ましい。

【0011】さらに本発明に係る耐衝撃性希土類コバルト磁石の第1の製造方法は、組成式R₁ Co5 またはR 20 2 Co₁7 (但しRはSm, Pr, Laなどの希土類金属の少なくとも1種)で表わされる希土類コバルト焼結体から成る磁石本体の表面を研摩加工することにより、表面粗さを最大高さ (Rmax)基準で2~10μmとした後に、磁石本体表面に厚さが2μmを超え7μm以下の単層金属めっき層を形成することを特徴とする。

【0012】また本発明に係る耐衝撃性希土類コバルト磁石の第2の製造方法は、組成式R₁ Co₅ またはR₂ Co₁₇(但しRはSm, Pr, Laなどの希土類金属の少なくとも1種)で表わされる希土類コバルト焼結体から成る磁石本体の表面を研摩加工することにより、表面粗さを最大高さ(Rmax)基準で10μm超とした後に、磁石本体表面に厚さが2μmを超え7μm以下の単層金属めっき層を形成することを特徴とする。

【0013】また本発明に係る耐衝撃性希土類コバルト磁石の第3の製造方法は、組成式R₁ Co₅ またはR₂ Co₁₇(但しRはSm, Pr, Laなどの希土類金属の少なくとも1種)で表わされる希土類コバルト焼結体から成る磁石本体の表面に研摩加工等の表面粗さ調整処理を行なうことなく厚さが2μmを超え7μm以下の単層金属めっき層を直接形成することを特徴とする。

【0014】ここで上記単層金属めっき層は希土類磁石の耐衝撃性および機械的強度を改善するために形成される。単層金属めっき層を構成する金属としては、Ni, Ni-P, Ni-S, Cu, Ni-Co Gamma Gamm

【0015】単層金属めっき層の形成方法として、磁石本体をめっき槽内で回転力を付与しながら無電解めっき 50

を実施したり、イオンめっき法や電解めっき法を使用することもできる。ここで無電解めっき法の場合、希土類コバルト磁石へのめっき施工においてもピンホールが少なく磁石本体の表面各部に均一な厚さのめっき層を形成することができる。また電解めっき法の場合に比べ膜厚の均一性は劣るものの比較的短時間で所定厚さのめっき層を形成することができる。

【0016】なお、一般に、焼結体への金属層の被覆手段としてはめっき法の他、溶射法等の各種の被覆方法があるが、耐衝撃性、機械的強度に優れ密着強度の高い希土類コバルト磁石を工業的に安価に生産する場合には、めっき法が優れており、したがって本発明の被覆手段はめっき法のみに限定される。

【0017】上記単層金属めっき層の厚さは磁石の耐衝 撃性および機械的強度に大きな影響を与えるものであ り、本発明では2μmを超え7μm以下に設定される。 単層金属めっき層の厚さが2μm以下と過小である場合 には耐衝撃性および強度の改善効果が少ない一方、厚さ が7μmを超えるように過大となると、磁気特性が低下 するとともにめっき処理時間が急激に増加し、磁石の製 造コストも急増してしまうからである。したがって単層 金属めっき層の厚さは2μmを超え7μm以下に設定さ れるが、さらに3μmを超え5μm以下に設定すること が望ましい。すなわち希土類コバルト磁石の適用する用 途により要求される耐衝撃性、機械的強度も多少異なる が、一般に、モータ、センサ、計測器等に適用される比 較的小型の希土類コバルト磁石の場合には、めっき工程 の所要時間を短縮する観点から厚さ3 μmを超え5 μm 未満にすることがさらに好ましい。

【0018】また上記単層金属めっき層を形成する前の 磁石本体の表面粗さの大小は、磁石自体の耐衝撃性およ び単層金属めっき層の密着強度に大きな影響を及ぼす要 因であり、特に表面粗さが大きいと密着強度は増大する 傾向にあるが、割れの起点となる欠陥部が形成され易く なり耐衝撃性を低下させる原因となる。本発明では最大 高さ(Rmax)基準で2~10μmに設定することが耐 衝撃性、密着強度の両特性を同時に満たす上で望まし い。また表面粗さを2 μm Rmax 未満までに平滑に仕上 げる場合には、ポリッシングやラッピング等の高精度の 研摩加工が必要になり、加工時間および加工コストも急 増する問題もある。他方、表面粗さが10μmRmax を 超える場合には割れの発生となる凹部が形成されて、磁 石の耐衝撃性および機械的強度が低下する場合がある。 上記2~10μmRmax の範囲に表面粗さを調整するた めには、汎用のレジンボンド砥石による研削加工で充分 であり、加工コストも低い。

【0019】また、表面粗さが 10μ mRmax を超える 研摩加工を行なった後、厚さ 2μ mを超え 7μ m以下の 単層金属めっき層を形成することも可能である。通常、焼結したままの磁石本体表面は表面粗さ (Rmax) が1

6

0μm程度と測定されても測定部分により著しく異なり、部分により数+μm~100μm程度の大きな溝(凹部)が存在する。表面粗さが10μmRmax を超える研摩加工でもこれらの大きな溝(凹部)を除去することができるため耐衝撃性および機械的強度も研摩加工を施さない場合に較べ向上する。この研摩加工としてはラップ加工あるいは砥粒粒度が粗いレジンボンド砥石を用いた研摩加工が挙げられる。

【0020】しかしながら、上記研摩加工を実施せずに、焼結したままの磁石本体表面に直接厚さ2μmを超 10え7μm以下の単層金属めっき層を形成することも可能である。この場合においても厚さ2μm以下の単層金属めっきに較べ耐衝撃性および機械的強度は向上し、また製造工程が減少するという利点を有する。この場合、焼結したままの磁石本体に発生したバリ、あるいは磁石本体に付着している粉体等をバレル処理、ブラスト処理等で除去することが望ましい。

[0021]

【作用】上記構成に係る耐衝撃性希土類コバルト磁石および製造方法によれば、硬くて脆い磁石本体表面に厚さ 20 2 μ mを超え 7 μ m以下の単層金属めっき層を形成しているため、磁気特性を損うことなく磁石の耐衝撃性および機械的強度を大幅に改善することができ、希土類コバルト磁石を使用する機器の耐久性および動作信頼性を大幅に向上させることができる。

【0022】さらに金属めっき層を単層で形成しているため、従来の複層構造の金属めっき層と比較して、めっき工程が1回と簡素になり、製造コストが大幅に低減され、さらに複層構造の場合に発生し易い各めっき層の剥離がない。さらに各めっき層間に磁気的ギャップが形成 30されないため、磁気特性が低下するおそれも少ない。

【0023】さらに単層金属めっき層を形成する前の磁石本体の表面粗さを研摩加工により2~10μmRmaxにあるいは10μmRmax以上にすることにより、磁石本体と単層金属めっき層との密着強度が高まるとともに、割れの発生起点となる欠陥が減少するため、磁石の耐衝撃性および機械的強度をさらに向上させることができる。

【0024】また、研摩加工を施さない場合には製造工程数を減少させることができ、簡単に上記目的の希土類 40 コバルト磁石を製造することができる。

[0025]

【実施例】次に本発明の一実施例について添付図面を参 照してより具体的に説明する。

【0026】実施例1~7

Sm2 Co17となるようにSmが重量比で23.1重量%と残部Coから成る原料混合体を高周波溶解炉で溶解してインゴットを調製し、このインゴットをArガス雰囲気の加熱炉で温度1050℃で5時間焼鈍し、ハンマクラッシャで粗粉砕を行なった後に、さらに得られた粗50

粉末をアルミナ質セラミックポット中で約20時間粉砕混合して平均粒径3~5 μ mの粉末に調整した。次に得られたSm2 Co₁₇粉末を成形圧力2t/cm²、印加磁界12000エルステッドで磁場成形し、得られた成形体をアルゴンガス雰囲気で温度1100C~1200C060分焼結した後、溶体化処理、時効処理を施し、直径9.5mmで厚さ1.5mmのSm2 Co₁₇磁石本体を多数製造した。

【0027】次に得られたSm2 Co17磁石本体の表面をレジンボンド砥石を使用して研削加工し、表1に示すように、それぞれ表面粗さが4~10μmRmax(実施例1~6用)となるように調整した。また研削加工を実施しない試料として実施例7用の磁石本体を用意した。

【0028】次に上記研削加工を実施した各試料(実施例1~6用)および研削加工を実施しない試料(実施例7用)に対して無電解めっき法により表1に示すように厚さ2.5~7μmの単層Niめっき層を形成し、図1に示すようなSm2Co17磁石本体1の全表面に均一な単層Niめっき層2を形成した実施例1~7に係るSm2Co17磁石3を製造した。

【0029】比較例1

実施例7において調製した磁石本体1に研削加工を実施せず、またNiめっきを実施せずにそのまま比較例1に係るSm2 Co17磁石とした。

【0030】比較例2

実施例7において調製した磁石本体1に研削加工を実施せずに直接厚さ 1.5μ mの単層Niめっき層を無電解めっき法により形成し、比較例2に係るSm2Co $_{17}$ 磁石を調製した。

0 【0031】比較例3

実施例7において調製した磁石本体の表面を研削加工してその表面粗さを4μmRmaxとし、Niめっき層を形成せずに比較例3に係るSm2 Co17磁石とした。

【0032】比較例4

実施例 7において調製した磁石本体 1 の表面を研摩加工せずに、表面に無電解めっき法にて厚さ 1 μ mのN i めっき層を直接形成し、さらにN i めっき層表面に厚さ 2 μ mの金(A u)めっき層を形成して複層構造を有する比較例 4 に係る S m2 C o 17 磁石を調製した。

【0033】こうして調製した実施例 $1\sim7$ および比較例 $1\sim4$ に係る各 Sm_2 C $o_{17</sub>磁石の耐衝撃性を評価するため、衝撃試験を実施した。$

【0034】なお衝撃試験は図2に示すような衝撃試験 装置4を使用して実施した。すなわち衝撃試験装置4 は、厚さ30mmの鋼製基台5と、この鋼製基台5上に立 設された支柱6と、この支柱6に摺動自在に装着され、 重さ5.47gの鋼球7を着脱自在に保持する保持金具 8とから成る。そして衝撃試験では、鋼製基台5上に各 試料(Sm2 Co17磁石)3を1個ずつ載置し、この1 個の試料3に対して所定の落下高さ(H)から鋼球7を 7

8

一回自然落下させて試料3に衝撃を加え、割れや欠けを 生じた試料数の全試料数に対する割合を破損発生率とし て算出し、各試料の種類毎の耐衝撃性を評価した。

*【0035】測定結果を下記表1に示す。 【0036】 【表1】

	磁石	石本体	金属めっ	多國		事機は	衝撃試験による破損発生率	る破場	発生	8	
既 在No	和成	表面組さ	鰤	か		TAC	落下商	出北	1		
		(mm)		(gm)	10	20	001	120	200	250	300
実施例1	Sag Coll	4	N i	2. 5	0	0	0	က	9	10	15
実施例2	Sm2 Col7	4	N i	3, 5	0	0	0	0	0	က	5
実施例3	Sm2 Co17	4	N i	LEB	0	0	0	0	0	0	0
実施例4	Sm2 Co17	4	N i	1	0	0	0	0	0	0	0
実施例5	Sm2 Co17	10	N i	4	0	0	0	0	3	9	10
実施例6	Sm2 Co17	C)	N i	¥	0	0	0	0	0	3	വ
実施例7	Sm2 Co17	1.5	N i	~	0	0	0	အ	9	11	15
比較例1	Sm2 Col7	1.5	1	0	0	7.0	9 5	Ī	Ľ	1	1
比較例2	Sm ₂ Co ₁₇	15	N i	1. 5	0	3.0	56	95	1	1	i
比較例3	Sm2 Col7	4	1	0	0	4 0	7 0	1	ı	ı	1
比較例 4	Sm2 Co17	1.5	N i A u	63	0	0	1.0	1 8	ა ე	0 9	1

【0037】表1に示す結果から明らかなように、磁石本体表面に厚さ2.5~7μmの単層Niめっき層を形成した実施例1~7に係るSm2 Co17磁石では、落下 40高さ(H)が150mまではほとんど割れや欠けが発生せず、優れた耐衝撃性が発揮されることが確認された。特に単層Niめっき層を形成するに先立って磁石本体表面の粗さを4~5μmRmaxに研削加工した実施例1~4,6に係るSm2 Co17磁石においては、単層Niめっき層と磁石本体との密着強度が高まり、また割れの発生起点となる微小欠陥が低減されるため、破損発生率は落下高さが300mmの範囲まで極めて少なく優れた耐衝撃性を有することが実証された。また研削加工を実施せずに粗面(15μmRmax)に直接単層Niめっき層を 50

形成した実施例7に係る磁石では上記実施例と比較する と相対的には耐衝撃性が低下しているが、比較例に較べ れば高い値を示した。

【0038】一方、研削加工を実施せず、またNiめっき層も形成しない比較例1に係る磁石では、落下髙さ(H)が50mmで70%が破損し実用に耐えないことが判明した。また他の比較例も同様な値を示した。

[0039]

【発明の効果】以上説明の通り本発明に係る耐衝撃性希 土類コバルト磁石およびその製造方法は、硬くて脆い磁 石本体表面に厚さ2μmを超え7μm以下の単層金属め っき層を形成しているため、磁気特性を損うことなく磁 石の耐衝撃性および機械的強度を大幅に改善することが でき、希土類コバルト磁石を使用する機器の耐久性および動作信頼性を大幅に向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

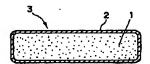
【図1】本発明に係る希土類コバルト磁石の一実施例を示す断面図。

【図2】衝撃試験装置の構成を示す正面図、

【符号の説明】

1 磁石本体

【図1】



10

- 2 単層Niめっき層(単層金属めっき層)
- 3 Sm2 Co17磁石(希土類コバルト磁石)
- 4 衝擊試験装置
- 5 鋼製基台
- 6 支柱
- 7 鋼球
- 8 保持金具

【図2】

